FRONT SURFACE FILTER FOR PLASMA DISPLAY PANEL AND ITS PRODUCTION

Patent number:

JP11167350

Publication date:

1999_06_22

Inventor:

NAKANO TOMOMI

Applicant: Classification: MITSUBISHI CHEM CORP

- international:

G09F9/00; G09F9/00; B32B7/02; G02B1/11; G02B1/10;

G02B5/22; G12B17/02; H01J11/02; H01J17/16;

H05K9/00

- european:

Application number: JP19970332786 19971203

Priority number(s): JP19970332786 19971203

Report a data error here

Abstract of JP11167350

PROBLEM TO BE SOLVED: To make it possible to efficiently and cost effectively produce a front surface filter and to produce the filter having excellent near IR cut performance, electromagnetic wave shield performance, flaw prevention and antireflection by bonding a transparent laminated film formed by providing the surface of a transparent resin film with an electromagnetic wave shield layer, near IR shield layer and adhesive layer and a transparent resin substrate to each other and providing both surfaces thereof with antireffection layers. SOLUTION: This front surface filter is constituted by disposing the antireflection layers on both surfaces of the substrate obtd. by bonding the transparent laminated film formed by providing the surface of the transparent resin film with the electromagnetic wave shield layer, the near IR shield layer and the adhesive layer and the transparent resin substrate to each other. The process for production is executed firstly by depositing a conductive material by evaporation on the transparent resin film. The conductive material is deposited by evaporation for the purpose of shielding electromagnetic waves, for which a metal or metal oxide or the like is used. The near IR shield layer is obtd. by coating of a near IR absorbent coating liquid prepd. by dispersing or dissolving, for example, the near IR absorbent into an or. solvent and adding a binder resin thereto.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平11-167350

(51) Int.Cl.⁶ 識別紀号 FΙ G09F 9/00 307 G09F 9/00 307Z 309 309A 318 318A B32B 7/02 103 B32B 7/02 103 G02B 1/11 G 0 2 B 5/22

* 審查請求 未請求 辩求項の數 9 OL (全 7 頁) 是終頁に続く
(21)出顧寿 特顯平9-332786
(71)出顧人 000005988
三菱化学株式会社
東京都千代田区丸の内二丁目 5 番 2 号
(72)発明者 中野 智美
三重県四日市市東郷町 1 番地 三菱化学株
式会社四日市事業所内
(74)代理人 弁理士 長谷川 境司

(54) 【発明の名称】 プラズマディスプレイパネル用前面フィルターおよびその製造方法

(57)【要約】

【課題】 効率的・経済的に製造でき、かつ、近赤外線 カット性能、電磁波シールド性能、傷付き防止性能およ び反射防止性能に優れた、PDP用前面フィルターを提 供する。

【解決手段】 透明樹脂フィルムに、導電性物質を蒸差 し、近赤外線吸収剤塗工派、接着剤を順次コーティング した透明鏡管フィルムの接差面と、片面に傷付き防止層 を有する透明樹脂基板の他方の面とを貼り合わせて得ら れた基板の両面に、反射防止層を設けてなるPDP用前 面フィルター。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 透明樹脂フィルム上に、電磁波遮断層及 び近赤外線遮断層並びに接着網層を設けた透明視層フィ ルムと、透明樹脂基板とを貼り合わせて得られた基板 の、両面に反射防止層を設けてなる、プラズマディスプ レイパネル用前面フィルター。

【請求項2】 近赤外線遮断層が、イモニウム化合物、 ジイモニウム化合物およびアミニウム塩系化合物のうち 少なくとも1種の化合物を含有する、請求項1配載のプ ラズマディスプレイパネル用前面フィルター。

【請求項3】 接着制層が、紫外線吸収剤を含む熱硬化 性樹脂からなる、請求項1記載のプラズマディスプレイ パネル用前面フィルター。

【請求項4】 透明樹脂フィルムと電磁波遮断層の間に ベースコート層を有する、請求項1記載のプラズマディ スプレイパネル用前面フィルター。

[請求項5] 透明樹脂基板と反射防止層との間に傷つき防止層を有する、請求項1記載のプラズマディスプレイパネル用前面フィルター。

[請求項6] 透明樹脂フィルムに、電磁波遮断機能を 有する導電性物質の蒸着層、および近赤外観吸収利強工 液によるコーティング層を設け、更に接着剤をコーティ ングした透明視層フィルムの接着剤面と、透明樹脂基板 とを貼り合わせて得られた基係の、両面に反射防止層を 設けてなる、請求項1配載のプラズマディスプレイパネ ル用前面フィルター。

[請求項7] 透明樹脂フィルムに、電磁波遮断機能を 有する導電性物質を蒸着し、次いで近赤外線吸収利塗工 液、接着粉を順次コーティングした透明積度フィルムの 接着新価と、透明樹脂基板とを貼り合わせて得られた基 板の、両面に反射防止層を設けてなる、プラズマディス プレイパネル用前面フィルターの製造方法。

【請求項8】 反射防止層を浸漬塗装により形成する、 請求項7記載のプラズマディスプレイパネル用前面フィ ルターの製造方法。

[請求項9] 透明樹脂フィルムにベースコート剤を塗 布した後で、導電性物質を蒸着する、請求項7配載のブ ラズマディスプレイパネル用前面フィルターの製造方 法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】 本発明は、プラズマディスプ レイパネル (以下、PDP) 用フィルターとして必要 な、近赤外線カット性能、電磁波シールド性能、傷付き 防止性能、反射防止性能を備えた、PDP用前面フィル ター及びその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】PDPは、管内に封入されているキセノ ンガス分子を放電励起させて発生する紫外線により、管 を発色しているが、キセッンガス分子の故電励起の際、 紫外線とともに近赤外線が発生し、その一部が管外へ放 出される。この近赤外線の変長は、リモートコントロー ル装置あるいは光通信などで使用される近赤外線波長領 域に近いため、これらの機器や装置を誤作動させるおぞ れがある。

【0003】さらに、PDPの駆動に伴い電磁波が発生 し、わずかに外部に漏波するため、人体や周囲の機器に 悪影響を与えるおそれがある。また、PDPの表示面は 平面であるため、外光の反射による光が、PDPからの 発色光と同時に目に入り、囲面が見にくくなる場合があ あ。前記の理由から、PDPの前面に 近赤外線の放射 成た、PDP用前面フィルターの要求がある。しかし従 来のPDP用前面フィルターの場合、例えば、近赤射に 来のPDP用前面フィルターの場合、例えば、近赤射に を取りたせる為に、近赤斜線の放射に を表のPDP用が低面フィルターので表外は低いが を表のPDP用が低面フィルターので表外は低いが を表のPDP用が低面で、大変が を表のPDP用が低いたが、 本の中のでは、 を使用したり、電磁波シールド性能を持たせる為に、合成樹脂 のメッシュ線物に高薄電率の金属をメッキしたものを使 用したり、概して製造工程が多く煩雑であった。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】そこで本発明は、効率 的経済的に製造でき、かつ優れた近赤外線カット性能、 電磁波シールド性能、傷付き防止性能、反射防止性能を 備えたPDP用前面フィルターを提供する。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は、透明報節フィルム上に、電磁波遮断層、近非外線遮断層および接着 種を設けた透明積層フィルムと、透明樹脂基板とを貼り 合わせて得られた基板の、西面に反射防止層を設けてな る、ブラズマディスプレイパネル用前面フィルターおよ びその製造方法に関する。

[0006]

【発明の実施の形態】以下、本発明を詳細に説明する。 本発明のPDP用前面フィルターの製造方法の第一とし ては、透明樹脂フィルムに導電性物質を蒸着する。透明 樹脂フィルムは、実質的に透明であって、吸収、散乱が 大きくない樹脂フィルムであればよく、特に制限はな い。透明樹脂フィルムに使用される樹脂の具体的な例と しては、ポリオレフィン系樹脂、ポリエステル系樹脂、 ポリカーボネート系樹脂、ポリ(メタ)アクリル酸エス テル系樹脂、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリ酢酸 ビニル、ポリアリレート樹脂、ポリエーテルサルホン樹 脂等をあげることができる。これらの中では、特に非晶 質のポリオレフィン系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリ カーボネート樹脂、ポリ(メタ)アクリル酸エステル樹 脂、ポリアリレート樹脂、ポリエーテルサルホン樹脂が 好ましく、非晶質ポリオレフィン系樹脂の中では環状ホ リオレフィンが、ポリエステル系樹脂の中ではポリエチ [0007]上記樹脂には、一般的に公知である添加 別、例えばフェノール系、爆系などの酸化防止剤、ハロゲン系、燃整等等の建燃剂、脂熱化防止剤、紫外線吸収剤、滑剤、帯電防止剤等を配合することができる。透明樹脂フィルムは、上胚樹脂を公知のTダイ底形、カレンダー成形、圧縮成形などの方法や、有機溶剤に溶解させてキャスティングする方法等を用いて成形される。フィルムの厚みとしては、目的に応じて、10μm~1mの範囲が望ましい。該透明樹脂フィルムは、未延伸でも提供されていても良い。また、他のプラスチック基材と機関されていても良い。また、他のプラスチック基材と機関されていても良い。

【0008】更に該透明樹脂フィルムは、コロナ放電処理、火炎処理、ブラズマ処理、グロー放電処理、粗面化 処理、業品処理等の従来公知の方法による表面処理や、 ブライマー等のコーティングを片面あるいは面面に施し ても良い。電磁波遮斯層としては、導電性繊維のメッシ と転射らわせる方法が知られているが、この方法で は、ディスプレイの前面にメッシュがあるため、画面の 視認性が悪くなるという問題点がある。本発明の電磁波 遮断層は、例えば導電性物質を蒸着して得られ、視認性 を悪化させるという問題点なない。

【0009】透明樹脂フィルムに蒸着される準電性物質 は、PDPより放出される電磁波を遮蔽する目的で蒸着 され、金属、あるいは金属酸化物などが用いられるが、 400~700 nmの可視光鏡環域を70%以上透過 し、表面固有抵抗値が500~10以下であれば、いかな るものであっても良い。好ましくは、酸化スス、酸化イ ンジウムスズ(以下170という。)、酸化アンチモン スズ(以下本70という。)の金属酸化物 あるいは 金属酸化物と金属を交互に積層させる。金属酸化物と金 風の積層は、表面固有拡抗を低くできるので、より好す しい、金属能化物としては、酸化スズ、170つであり、金属としては振あるいは銀ーパラジウム合金が 一般的であり、通常金属酸化物層より始まり3万至11 原程度精度する。

【0010】 運管性物質を蒸棄する方法は、真空蒸業法、イオンプレーティング法、スパッタリング法、化学蒸業法、ブラスマ化学蒸業法等の通常の方法が採用できる。 好ましくは、真空蒸業法、スパッタリング法である。 蒸着する際の真空度は、真空蒸業法で実施する場合は、1×10⁻²以下にすることが好ましい。またスパッタリング法で実施する場合、スパッタガスはアルゴンガスあるいいは酸素・アルゴン混合ガスを使用する。 選電物質の蒸落の際、低低抗化のため透明時間フィルムを加熱処理することが好ましい。その条件は、用いる透明樹間フィルムの材質により異なるが、熱変形開始温度よりも5乃至10°に低い環度を上限にするが、熱変形開始温度よりも5乃至10°に低い環度を上限にする。

【0011】導電性物質の膜厚は、要求される物性、用

[0012] ベースコート制には、後からコーテイング する近赤外縁吸収利塗工派に含まれる近赤外線吸収利 耐光性を向上させる目的で、紫外線吸収利を添加しても 良い。用いられる紫外線吸収利としては、サリテル酸エ ステル系、ベンゾトリアゾール系、 ヒドロキシベンゾエート系、シアノアクリレート系など が挙げられる。また、特闘型と一58571号公頼にあ るような、紫外線吸収性能を有する化合物をエポキシ化 合物などの接着性成分と反応させた反応生成物と、イソ シアネートあるいはアミノ樹脂の少なくとも一つの湿合 物なども則いることができる。

【OO14】近赤外輪遮断層は、例えば近赤外輪吸収料 線吸収利型工液は、近赤外輪吸収料を有機溶剤に分散あ るいは溶解させてパインダー樹脂を添加したもの、また は近赤外輪吸収剤を何えば、ポリウレタンアクリレート やエポキンアクリレート等の単管能または多管能アクリ レートと、光重合間始刺および有機溶剤を含む、ハード コート剤: イソシアネート系、ポリウレタン系、ポリエ ステル系、ポリエとン系ま

. 2 X

接着剤、等に添加したもので、該塗工液を電磁波遮断層上にコーティングする。

【0015】用いられる近赤外線吸収剤としては、有機 物質であるニトロソ化合物及びその金属錯塩、シアニン 系化合物、スクワリリウム系化合物、チオールニッケル **鐺塩系化合物、フタロシアニン系化合物、ナフタロシア** ニン系化合物、トリアリルメタン系化合物、イモニウム 系化合物、ジイモニウム系化合物、ナフトキノン系化合 物、アントラキノン系化合物、またはアミノ化合物、ア ミニウム塩系化合物、あるいは無機物であるカーボンブ ラックや、酸化インジウムスズ、酸化アンチモンスズ、 周期表4A、5Aまたは6A族に属する金属の酸化物 もしくは炭化物、またはホウ化物などが挙げられる。こ れらのうち少なくとも2種類を用いる。さらに少なくと も1種は、イモニウム系化合物、ジイモニウム系化合 物、あるいはアミニウム塩系化合物から選ばれる近赤外 線吸収剤を用いることが好ましい。より好ましくは、イ モニウム系化合物、ジイモニウム系化合物及びアミニウ ム塩系化合物以外の、上記近赤外線吸収剤より選ばれる 少なくとも1種を併用する。イモニウム系化合物、ジイ モニウム系化合物としては、化1~化4に示す骨格を有 する化合物が挙げられる。

[0016]

N (CH₂),

[0018] [化3]

[0019] $(C_4 H_9)_2 N \longrightarrow N \longrightarrow N (C_4 H_9)_2$ $(C_4 H_9)_2 N \longrightarrow N \longrightarrow N (C_4 H_9)_2$ $(C_4 H_9)_2 N \longrightarrow N (C_4 H_9)_2$

【0020】アミニウム塩化合物としては、化5で表される化合物が挙げれる。

【0021】 【化5】

アルミニウム塩化合物

$$(CH_2 - CH - CH_2)_2 N \\ N - O - N \\ (CH_2 - CH - CH_2)_2 N \\ N - O - N \\ (CH_2 - CH - CH_2)_2 N \\ (CH_2 - CH_2)_2$$

(式中、X 一は除イオンを表す)

【0022】式中の×の具体例としては、6フッ化アンチモン酸イオン、過塩素酸イオン、フッ化ホウ酸イオン、6フッ化砒素酸イオン、過コウ素酸イオン、トリフルイコ酢酸イオン、塩素イオンなどが挙げられる。近赤外線吸収刺速工液は、バインゲー樹脂、ハードコートイン、カーション・カーカー・利または接着剤100量節に対して、近赤外線吸収料を0.1~60重量節の割合で温合し、有機溶剤等によりコーティングに適した固形分温度に調製される。固形分温度は、好ましくは、5~50重量900週度に開製される。

【0023】近赤外線吸収料金工液は、フローコート、 スプレーコート、バーコート、グラビアコート、ロール コート、リバースコート、ブレードコート、キスロール コート、スピンコート及びエアーナイフコート等の公型 のコーティング法で電磁波遮断層の上に、コーテングさ れる。好まには、グラビアコート、リバースコートで ある。クラビアコートでは、グラビアロールの模様が残 らないよう。180メッシュ以上のグラビアロールを用 いることが非ましい。コーティング後、溶剤の競差を行 う。その条件としては、80乃至160℃が好ましい。 乾燥温度が高すぎると、透明線脂基材の変形や、近赤外 線吸収者が例外機するのでは手は、ない。

【0024】ハードコート制に近赤外線吸収剤を添加して塗工液とした場合は、コーティング、溶剤乾燥後、キセノンランプ、低圧水線灯、高圧水線灯、超高圧水線灯、メタルハライドランプ、カーボンアーク灯、タングステンランプ等を用いて、架橋硬化する、乾燥後のコーティング厚みとしては、0.3~50μm、好ましくがり、5~10μmである。厚みは均一であることが望ましい。第3に近赤外線遮断層の上に、接着刺をコーティングする。接着刺としては、イソシアネート系、ポリプタシ系、ボリエステル系、ボリエチレンイミン系、ボリブタシエン系、アルキルチタネート系等の接着剤や、

ーコート、バーコート、グラビアコート、ロールコー ト、リバースコート、ブレードコート、キスロールコー ト、スピンコート及びエアーナイフコート等の公知のコ ーティング法、あるいは、剥離紙上にコーティングした 後近赤外線吸収剤塗工液のコーティング面に貼り合わせ 転写することにより、コーティングされる。このときの コーティング厚みとしては、O. 5~40 umである。 【0025】接着剤には、近赤外線吸収剤の耐光性を向 上させるため、紫外線吸収剤を添加し、使用できる。添 加する紫外線吸収剤としては、サリチル酸エステル系、 ベンゾフェノン系、ベンゾトリアゾール系、ヒドロキシ ベンゾエート系、シアノアクリレート系など、あるいは 特開平2-58571号公報にあるような、紫外線吸収 性能を有する化合物をエポキシ化合物などの接着性成分 と反応させた反応生成物と、イソシアネートあるいはア ミノ樹脂の少なくとも一つの混合物なども用いることが できる。紫外線吸収剤の添加量は、0.3~30重量 %、好ましくは0.3~10重量%である。

【0027】上記透明樹脂基板用樹脂には、一般的に公知である添加剤、例えばフェノール系、燐系などの酸化防止剤、ハロゲン系、燐酸系等の難燃剤、耐熱老化防止

ができる。透明樹脂基板は、公知の射出成形。 Tダイ成 形、カレンダー成形、圧縮成形などの方法を用い、シー ト(板)状に成形される。シート状の厚みとしては、日 的に応じて、1mm~8mmの範囲が望ましい。かかる 透明基版は、他のブラスチック基材と機層されていても 良い。

【0028】更に該透明樹脂基板は、コロナ放電処理、 火炎処理、ブラズマ処理、グロー放電処理、粗節心経 里、薬品処理等の従来公知の方法による表面処理や、ブ ライマー等のコーティングを片面あるいは両面に施して も良い。該週明樹脂基板の片面は、傷付き防止のため傷 竹き防止層が形成されていても良い。この場合、信仰 財政屋を形成した面の他方の面と、透明積層フィルムの 接着剤層とを貼り合わせる。傷付き防止層は、例えば、 ウレタンアクリレート、エポキシアクリレートなどの単 官能あるいは多官能アクリレートと、光重合開始就 び 行機場務を主成分とするペードコート利より形成され る。また、耐煙耗性向上のため、コロイド状金属酸化 物、有機溶剤を分散媒としたシリカゾルを加えることも できる。

びの28 | 上記ハードコート剤の塗工液をディッピング法、フローコート法、スプレー法、バーコート法、グラビアコート、ロールコート、ブレードコート及びエアーナイフコート等の塗工方法で塗工し、溶納管域、高なインのでは、1年を10円の原外にする。溶剤乾燥後、塗布したコート剤を架構硬化せしめるためには、キセノンランプ、低圧水線が、高圧水銀灯、起高圧水銀灯、メタルハライドランプ、カーボンアーク灯、タングステンランブ等の光源から発せられる素外線あるいは、通常20~2000k~の電子検加速器から取り出る電子様。で領域、身線、7線等の活性エネルギー機を用いることができる。【0030】透明樹脂造板と、透明積層フィルムの接着料コーティング面とを貼り掛せる方法としては、圧着、脱着、熱圧着等が採用できる。好ましくは、熱圧着

が密着性、外観の点から採用される。熱圧着の場合、加 熱、及び加圧の条件は、選択される推着剤、透明樹脂フ ィルム、及び透明樹脂基板により異なるが、好ましく は、80~130°C、80~150 kg/c m^2 の条件 で実施される。

【0031】最後に前記で得られた貼り合わせ基板の両 面に反射防止層を形成する。基板の両面に反射防止層を 設けることにより、ディスプレイ前面に本発明のフィル ターを設置した場合、ディスプレイ側の反射防止層は. ディスプレイからの光の透過率を上げ、逆側 (人の目の 近い方)の反射防止層は、蛍光灯などの外光の写り込み を防ぐ効果があり、画像の視認性が向上する。反射防止 層は、比較的低屈折率である酸化ケイ素、酸化ジルコニ ウム、酸化チタン、フッ化マグネシウム、フッ化カルシ ウム、酸化アルミニウム、あるいは特開平2-1980 1に開示されているような非晶性含フッ素重合体から機 成される。形成方法としては、金属アルコキシドを塗布 後焼成する方法、真空蒸着法、スパッタリング法、イオ ンプレーティング法、CVD法、あるいはロールコート 法、浸漬塗装法等が挙げられる。経済性、ハンドリング の点より、非晶性含フッ素重合体をフッ素系溶剤に溶解 させた溶液を、浸漬塗装によりコーティングすることが 好ましい。

【0032】例えば該非晶性含つ※重合体は、パーフルオロオクタン、CF3(CF2)n CH=CH 2(n:5~11)、CF3(CF2)m CH2 CH3 (m:5~11)などの特定のフッ素系溶料に溶解させ、その溶液を塗工液として、コーティングする。浸漬塗装では、生工液密度ρ(g/om3)、塗工液粘度μ(poise)、塗工液表面成力の(dyne/om)の塗工液や上线脂板をΨ((cm/se)の一定速度で引き上げた場合、理論コーティング課厚 hthは式1のように表される。

きる。好ましくは、熱圧着 【数1】 hth=0.944(μ・Vw/σ)1/6・(μ・Vw/ρ・g)1/2

適なものである。 【0035】

【実施例】次に、本発明の実施例について更に具体的に

B以上の性能を有し、PDP用前面フィルターとして好

・・式1 い。

【実施例1)ダイヤホイルへキスト社製PETフィルム 「T100日」(厚み100μm)に、大日本インキ社 製コーティング剤「SF-409」に起電化社製ペンプ トリアソール系紫外線吸収剤「アデカスタブ1413」 を2重量や短加し、誤厚5μmのベースコート層の上に、 厚さ200mmの1T0膜を成膜し、電磁波シールド層 とした。この際、蒸着材料として1n203 -Sn02 (5重量部) 焼結体を用し、ブラズマガン装置(中外炉 工業製)で、ベース真空度 1×10-51っ rr、成膜真 空度5×10-41ゥr、Ar流量30sccm、02 5 V、150A、の条件下で行った。

【0036】次に三菱レーヨン社製PMMAバインダー 「ダイヤナールBR-80」100重量部に、日本化薬 社製近赤外線吸収剤「IRG-022 (ジイモニウム 系) 」 4 重量部、日本触媒社製近赤外線吸収剤「イーエ クスカラー【R-3 (フタロシアニン系) 」1重量部を 混合し、メチルエチルケトン溶剤で固形分量10%に希 釈した塗工液を調整した。この塗工液を、電磁波シール ド層の上にコーティング、乾燥を行い、膜厚5 µmの近 赤外線吸収層を得た。三菱エンプラ社製ポリカーボネー ト樹脂「ユーピロンS-3000」で成形した厚み4m mのシートの片面に、日本化薬社製「カラヤッドDPH A」の40重量%メチルエチルケトン溶液100重量部 に、ベンジルジメチルケタール 0.2 重量部を混合した ハードコート剤塗工液を塗布し、乾燥後、出力7.5 k w、出力密度120w/cmの高圧水銀灯を用い、光源 下10cmの位置でコンベアスピード2m/分の条件で 紫外線を照射し硬化させ、ハードコート層を形成した。 もう一方の面と、PETフィルムの近赤外線吸収層の面 を、東洋モートン社製BLS-3082 100重量 部、硬化剤CAT-RT30 0.5重量部に、旭雷化 社製ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤「アデカスタブ 1413」3重量%添加した接着剤で、貼り合わせ、積

層板を作成した。このときのプレス条件は、100℃、 100kg/cm²30分であった。

【0037】次に、パーフルオロ(ブテニルビニルエーアル)を単独重合して得られた合フッ素脂肪族環構造者する重合体を、パーフルオロオクタンに1.5重量%で溶解した溶液に、上記積層板を浸漬後、垂直に200mm/分の速度で引き上げ、120℃で10分加熱するとにより、積層板の画面に緩厚100m反射防止層を形成し、PDP用前面フィルターを得た。このフィルターの400~700mの可诱外線カット率は平均5%、番組変シールド性能は、50MHzで40dBであった。ディスプレイの前面にこのフィルターを設置したところ、外光の写り込みが低速し、視認性が向上した。[0038]

【発明の効果】 本発明は、近赤外線カット性能、電磁波 シールド性能、傷付き防止性能、反射防止性能を備えた PDP用前面マイルターを効率的かつ経済的に製造する 方法を提供する。また、本条明のプラズマディスプレイ パネル用前面フィルターは、近赤外線カット性能、電磁 波シールド性能、傷付き防止性能、反射防止性能を備 え、近赤外線カット性能の耐光性、画像の視認性も良好 であるので、フィルターとして至適に使用される。

フロントページの続き

(51) Int. CI. 6	i	識別記号	FI		
G 0 2 B	1/10		G 1 2 B	17/02	
	5/22		H 0 1 J	11/02	z
G 1 2 B	17/02			17/16	
H 0 1 J	11/02		H05K	9/00	V
	17/16		G02B	1/10	Α
H05K	9/00				z